

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成23年1月20日 (2011.1.20)

【公開番号】特開2009-151000(P2009-151000A)

【公開日】平成21年7月9日 (2009.7.9)

【年通号数】公開・登録公報2009-027

【出願番号】特願2007-327458(P2007-327458)

【国際特許分類】

G 0 3 G 15/08 (2006.01)

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

C 0 8 L 83/08 (2006.01)

C 0 8 G 77/26 (2006.01)

F 1 6 C 13/00 (2006.01)

C 0 8 K 3/04 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 G 15/08 5 0 1 D

C 0 8 L 101/00

C 0 8 L 83/08

C 0 8 G 77/26

F 1 6 C 13/00 A

F 1 6 C 13/00 B

F 1 6 C 13/00 E

C 0 8 K 3/04

【手続補正書】

【提出日】平成22年11月29日 (2010.11.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

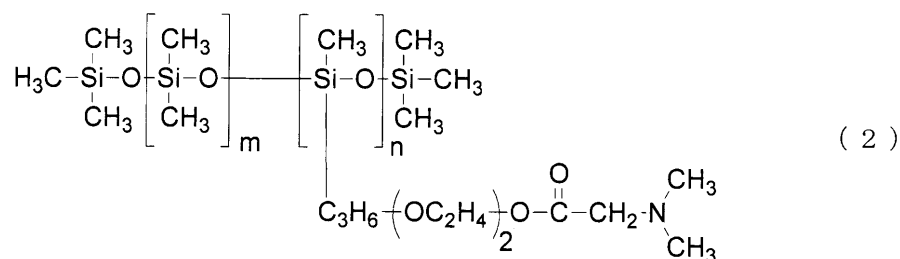
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

前記シリコン化合物が、下記式 ( 2 ) または下記式 ( 3 ) で表される請求項 1 に記載の現像ローラ。

【化 2】



式 ( 2 ) 中、m 及び n はそれぞれ独立して 1 以上の整数である。

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{Si}-\text{O}-\left[ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{Si}-\text{O} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_m - \left[ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{Si}-\text{O} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{Si}-\text{O} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{Si}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{C}_2\text{H}_4-\text{C}-(\text{OC}_3\text{H}_6)_{20}-\text{O}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{N} \\ || \quad \quad \quad | \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{CH}_3 \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$$

( 3 )

式 ( 3 ) 中、 $m$  及び  $n$  はそれぞれ独立して 1 以上の整数である。